

2004年度進歩賞／技術奨励賞受賞講演・企業研究フロンティア

3月14日(火) (B会場)		
1B19A (13:30)	(2004年度技術奨励賞受賞講演) 酸化／強還元雰囲気安定な高温サーミスタ材料の研究及び実用化	(パナソニックエレクトロニクスデバイス(株)) 森分博紀
1B23A (14:30)	(2004年度技術奨励賞受賞講演) セラミック電子部品用Pbフリーはんだ材料の研究・開発	(株) 村田製作所 高岡英清
3月14日(火) (C会場)		
1C31A (16:30)	(2004年度進歩賞受賞講演) セラミックスの高温変形と粒界ナノ領域化学結合状態に関する研究	(物質・材料研究機構) 吉田英弘
3月14日(火) (D会場)		
1D21A (14:00)	(2004年度技術奨励賞受賞講演) 傾斜機能材料及び傾斜機能材料を用いた放電灯の開発	(東陶機器(株)) 梅本歩
1D27A (15:30)	(2004年度進歩賞受賞講演) 新規評価方法に基づくパウダープロセッシングの科学化に関する研究	(長岡技術科学大学) 田中諭
3月14日(火) (E会場)		
1E27F (15:30)	(企業研究フロンティア) 衛生陶器の表面改質技術の開発	(東陶機器(株)) 一木智康
3月14日(火) (J会場)		
1J17F (13:00)	(企業研究フロンティア) オルソチタン酸バリウムを用いた二酸化炭素吸収材の開発	(株) 村田製作所 斉藤芳則
3月15日(水) (A会場)		
2A22F (14:15)	(企業研究フロンティア) 超薄層ニッケル積層セラミックコンデンサに向けた誘電体微細構造設計	(太陽誘電(株)) 水野洋一
3月15日(水) (B会場)		
2B05A (10:00)	(2004年度進歩賞受賞講演) 透明酸化半導体オプトエレクトロニクスデバイスの開発	(名古屋大学) 太田裕道
2B25A (15:00)	(2004年度技術奨励賞受賞講演) 集積化部品用薄膜磁性材料の微細構造と物性に関する研究	(TDK(株)) 崔京丸
3月15日(水) (E会場)		
2E09F (11:00)	(企業研究フロンティア) セメント急結混和材の材料設計と開発	(電気化学工業(株)) 石田積
3月15日(水) (F会場)		
2F07F (10:30)	(企業研究フロンティア) 光増幅用超小型導波路の開発	(旭硝子(株)) 近藤裕己
3月15日(水) (G会場)		
2G24A (14:45)	(2004年度技術奨励賞受賞講演) 自動車用撥水性ガラスの材料および製造プロセスの開発	(日本板硝子(株)) 寺西豊幸
3月16日(木) (C会場)		
3C17F (13:00)	(企業研究フロンティア) エアロゾルデポジション法による耐プラズマ性膜の特性評価	(東陶機器(株)) 岩澤順一
3C23A (14:30)	(2004年度進歩賞受賞講演) ナノ及び粒界相制御による窒化物セラミックスの高次機能化に関する研究	(大阪大学) 楠瀬尚史
3C25F (15:00)	(企業研究フロンティア) 機能性セラミックス・セラミック基複合材料の開発と新用途開拓	(住友電気工業(株)) 河合千尋
3月16日(木) (E会場)		
3E05A (10:00)	(2004年度進歩賞受賞講演) レーザーCVD法による酸化物セラミックス膜の高速合成	(東北大学) 木村禎一
3月16日(木) (H会場)		
3H07F (10:30)	(企業研究フロンティア) 生体活性骨ペーストの開発	(日本特殊陶業(株)) 澤村武憲